#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-163807 (P2002-163807A)

(43)公開日 平成14年6月7日(2002.6.7)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ G11B 5/39 テーマコート\*(参考) 5D034

G11B 5/39

請求項の数41 OL (全 19 頁)

(21)出願番号

特願2001-311156(P2001-311156)

(22)出願日

平成13年10月9日(2001.10.9)

(31) 優先権主張番号 09/686191

(32)優先日

平成12年10月10日(2000.10.10)

(33)優先権主張国

米国 (US)

(71)出願人 390009531

審査請求 有

インターナショナル・ビジネス・マシーン

ズ・コーポレーション

INTERNATIONAL BUSIN ESS MASCHINES CORPO

RATION

アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州

アーモンク (番地なし)

(74)代理人 100086243

弁理士 坂口 博 (外2名)

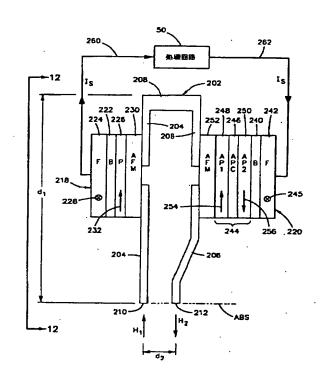
最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 差動ヨーク型読み取りヘッド

#### (57)【要約】

【課題】読み取りヘッドをABSにラッッピングしたの ち、層間での短絡の危険が少ない読み取りヘッドを提供 する。

【解決手段】空気ベアリング面(ABS)を有する読み 取りヘッドは、ヘッド内の、ABSから距離diの場所 で相互接続された第一および第二の脚を有し、第一およ び第二の脚が、ABSに位置し、距離d2だけ離間した 第一および第二のエンド・エッジをそれぞれ有するもの であるヨークを含む。第一および第二の脚は、各脚の脚 部を磁気的および電気的に切り離す、ABSと距離 dュ との間に位置する第一および第二の離隔距離をそれぞれ 有する。第一のセンサが前記第一の離隔距離を経て第一 の脚に磁気的および電気的に接続され、第二のセンサが 第二の離隔距離を経て第二の脚に磁気的および電気的に 接続されている。第一のセンサは第一のピン層構造を有 し、第二のセンサは第二のピン層構造を有し、第一およ び第二のピン層構造は、互いに対して反平行である第一 および第二の磁気モーメントをそれぞれ有する。



### 【特許請求の範囲】

差動ヨーク型読み取りヘッド

【請求項1】空気ベアリング面(ABS)を有する読み 取りヘッドであって、

前記ヘッド内の、前記ABSから距離 d1の場所で相互接続された第一および第二の脚を有し、前記第一および第二の脚が、前記ABSに位置し、距離 d2だけ離間した第一および第二のエンド・エッジをそれぞれ有するものであるヨークを含み、

前記第一および第二の脚が、各脚の脚部を磁気的および 10 電気的に切り離す、前記ABSと前記距離 d1との間に 位置する第一および第二の離隔距離をそれぞれ有し、前記第一の離隔距離を経て前記第一の脚に磁気的および

間記第一の離隔距離を程で間記第一の時に破気的3を3 電気的に接続された第一のセンサおよび前記第二の離隔 距離を経て前記第二の脚に磁気的および電気的に接続された第二のセンサを含み、

前記第一のセンサが第一のピン層構造を有し、前記第二のセンサが第二のピン層構造を有し、

前記第一および第二のピン層構造が、互いに対して反平 行である第一および第二の磁気モーメントをそれぞれ有 する読み取りヘッド。

【請求項2】前記第一のピン層構造が反平行(AP)ピン層構造であり、前記第二のピン層構造が単層ピン層構造である、請求項1記載の読み取りヘッド。

【請求項3】前記距離  $d_2$ が、磁気ディスクのトラック上の磁気インプレッション間の距離に等しい、請求項2記載の読み取りヘッド。

【請求項4】前記第一および第二のセンサをそれぞれ処理回路に相互接続してセンス電流を両センサに導通するための第一および第二のリードを含む、請求項3記載の読み取りヘッド。

【請求項5】各センサがトンネル接合センサである、請求項4記載の読み取りヘッド。

【請求項6】各センサがスピン・バルブ・センサである、請求項4記載の読み取りヘッド。

【請求項7】空気ベアリング面(ABS)を有する磁気 読み取りヘッドであって、

磁気モーメントを有する強磁性ピン層構造、

前記ピン層構造の前記磁気モーメントをピニングするための、前記ピン層構造に交換結合されたピニング層、フリー層および前記フリー層と前記ピン層構造との間に 位置する分離層を含む第一のセンサと、

磁気モーメントを有する強磁性ピン層構造、

前記ピン層構造の前記磁気モーメントをピニングするための、前記ピン層構造に交換結合されたピニング層、 フリー層および前記フリー層と前記ピン層構造との間に

フリー層および前記フリー層と前記ピン層構造との間に 位置する分離層を含む第二のセンサと、

前記ヘッド内の、前記ABSから距離 d1の場所で相互接続された第一および第二の脚を有し、前記第一および 第二の脚が、前記ABSに位置し、距離 d2だけ離間し 2

た第一および第二のエンド・エッジをそれぞれ有するも のであるヨークとを含み、

前記第一および第二の脚が、前記第一および第二の脚の脚部を磁気的および電気的に切り離す、前記ABSと前記距離 d1との間に位置する第一および第二の離隔距離をそれぞれ有し、

前記第一のセンサが、前記第一の隔離距離を経て前記第 一の脚に磁気的および電気的に接続され、前記第二のセンサが、前記第二の隔離距離を経て前記第二の脚に磁気 的および電気的に接続され、

前記第一のセンサの前記ピン層構造が磁気モーメントを 有し、前記第二のセンサの前記ピン層構造が磁気モーメ ントを有し、

前記第一および第二のセンサの前記ピン層構造の前記磁 気モーメントが互いに対して反平行である磁気読み取り ヘッド。

【請求項8】第一および第二の非磁性非導電性読み取り ギャップ層を含み、

前記ヨークおよび前記センサが前記第一および第二の読 み取りギャップ層の間に位置し、

第一および第二の強磁性シールド層を含み、

前記第一および第二の読み取りギャップ層が前記第一および第二のシールド層の間に位置する、請求項7記載の磁気読み取りヘッド。

【請求項9】前記第二のセンサの前記ピン層構造が、前記第二のセンサの前記ピニング層と接する第一の強磁性反平行(AP)ピン層および前記第二のセンサの前記分離層と接する第二の強磁性反平行(AP)ピン層と、前記第一および第二のAPピン層の間に位置し、それらと接する反平行(AP)結合層とを含む反平行(AP)ピン層構造である、請求項8記載の磁気読み取りヘッ

【請求項10】前記距離 d2が、磁気ディスクのトラック上の磁気インプレッション間の距離に等しい、請求項9記載の磁気読み取りヘッド。

【請求項11】前記第一および第二のセンサの前記分離 層それぞれが非磁性電気絶縁性バリア層であり、

前記第一および第二のリードが、前記センス電流を前記センサの前記層の主薄膜面に対して垂直に前記センサに導通するため、前記センサに接続されている、請求項10記載の磁気読み取りヘッド。

【請求項12】前記第一および第二のセンサの前記分離 層それぞれが非磁性導電性スペーサ層であり、

センス電流を前記センサの前記層の主薄膜面に対して平行に前記センサに導通するための、前記センサに接続された第一および第二のリードを含む、請求項10記載の磁気読み取りヘッド。

【請求項13】空気ベアリング面(ABS)を有する磁 気ヘッド・アセンブリであって、

) 磁極先端部とバック・ギャップ部との間に位置するヨー

ク部を有する第一および第二の強磁性磁極片層、

前記第一および第二の磁極片層の前記磁極先端部の間に 位置する非磁性書き込みギャップ層および前記第一およ び第二の磁極片層の前記ヨーク部の間に位置する、その 中に埋め込まれた少なくとも一つのコイル層を有する絶 縁スタックを含み、前記第一および第二の磁極片層がそ れらのバック・ギャップ部で接続されているものである 書き込みヘッドと、

磁気モーメントを有する強磁性ピン層構造、

前記ピン層構造の前記磁気モーメントをピニングするた 10 めの、前記ピン層構造に交換結合されたピニング層、 フリー層および前記フリー層と前記ピン層構造との間に 位置する分離層を含む第一のセンサ、

磁気モーメントを有する強磁性ピン層構造、

前記ピン層構造の前記磁気モーメントをピニングするための、前記ピン層構造に交換結合されたピニング層、

フリー層および前記フリー層と前記ピン層構造との間に 位置する分離層を含む第二のセンサを含む読み取りヘッ ドと

前記ヘッド内の、前記ABSから距離 d1の場所で相互接続された第一および第二の脚を有し、前記第一および第二の脚が、前記ABSに位置し、距離 d2だけ離間した第一および第二のエンド・エッジをそれぞれ有するものであるヨークとを含み、

前記第一および第二の脚が、前記第一および第二の脚の脚部を磁気的および電気的に切り離す、前記ABSと前記距離 d1との間に位置する第一および第二の離隔距離をそれぞれ有し、

前記第一のセンサが、前記第一の隔離距離を経て前記第一の脚に磁気的および電気的に接続され、前記第二のセンサが、前記第二の隔離距離を経て前記第二の脚に磁気的および電気的に接続され、

前記第一のセンサの前記ピン層構造が磁気モーメントを 有し、前記第二のセンサの前記ピン層構造が磁気モーメ ントを有し、

前記第一および第二のセンサの前記ピン層構造の前記磁 気モーメントが互いに対して反平行であり、

第一および第二の非磁性非導電性読み取りギャップ層を 含み、

前記ヨークおよび前記センサが、前記第一および第二の 40 読み取りギャップ層の間に位置し、

第一の強磁性シールド層を含み、

前記第一および第二のギャップ層が前記第一のシールド 層と前記第一の磁極片層との間に位置する磁気ヘッド・ アセンブリ。

【請求項14】第二の強磁性シールド層と、

前記第二のシールド層と前記第一の磁極片層との間に位置する非磁性絶縁層とを含む、請求項13記載の磁気へッド・アセンブリ。

【請求項15】前記第二のセンサの前記ピン層構造が、

4

前記第二のセンサの前記ピニング層と接する第一の強磁性反平行(AP)ピン層および前記第二のセンサの前記分離層と接する第二の強磁性反平行(AP)ピン層と、前記第一および第二のAPピン層の間に位置し、それらと接する反平行(AP)結合層とを含む反平行(AP)ピン層構造である、請求項13記載の磁気ヘッド・アセンブリ。

【請求項16】前記距離 d2が、磁気ディスクのトラック上の磁気インプレッション間の距離に等しい、請求項15記載の磁気ヘッド・アセンブリ。

【請求項17】前記第一および第二のセンサの前記分離 層それぞれが非磁性電気絶縁性バリア層であり、

前記第一および第二のリードが、前記センス電流を前記センサの前記層の主薄膜面に対して垂直に前記センサに 導通するため、前記センサに接続されている、請求項1 6記載の磁気読み取りヘッド・アセンブリ。

【請求項18】前記第一および第二のセンサの前記分離 層それぞれが非磁性導電性スペーサ層であり、

センス電流を前記センサの前記層の主薄膜面に対して平 行に前記センサに導通するための、前記センサに接続さ れた第一および第二のリードを含む、請求項16記載の 磁気ヘッド・アセンブリ。

【請求項19】空気ベアリング面(ABS)を有し、書き込みヘッドおよび読み取りヘッドを含む少なくとも一つの磁気ヘッド・アセンブリを含む磁気ディスク・ドライブであって、

磁極先端部とバック・ギャップ部との間に位置するヨーク部を有する第一および第二の強磁性磁極片層、

前記第一および第二の磁極片層の磁極先端部の間に位置 する非磁性書き込みギャップ層および前記第一および第 二の磁極片層の前記ヨーク部の間に位置する、その中に 埋め込まれた少なくとも一つのコイル層を有する絶縁ス タックを含み、

前記第一および第二の磁極片層がそれらのバック・ギャップ部で接続されているものである書き込みヘッドと、磁気モーメントを有する強磁性ピン層構造、

前記ピン層構造の前記磁気モーメントをピニングするための、前記ピン層構造に交換結合されたピニング層、フリー層および前記フリー層と前記ピン層構造との間に位置する分離層を含む第一のセンサ、

磁気モーメントを有する強磁性ピン層構造、

前記ピン層構造の前記磁気モーメントをピニングするための、前記ピン層構造に交換結合されたピニング層、フリー層および前記フリー層と前記ピン層構造との間に位置する分離層を含む第二のセンサ、を含む読み取りヘッドと、

前記ヘッド内の、前記ABSから距離 d1の場所で相互接続された第一および第二の脚を有し 前記第一および 第二の脚が、前記ABSに位置し、距離 d2だけ離間し

50 た第一および第二のエンド・エッジをそれぞれ有するも

のであるヨークとを含み、

前記第一および第二の脚が、前記第一および第二の脚の脚部を磁気的および電気的に切り離す、前記ABSと前記距離 d1との間に位置する第一および第二の離隔距離をそれぞれ有し、

前記第一のセンサが、前記第一の隔離距離を経て前記第 一の脚に磁気的および電気的に接続され、前記第二のセ ンサが、前記第二の隔離距離を経て前記第二の脚に磁気 的および電気的に接続され、

前記第一のセンサの前記ピン層構造が磁気モーメントを 有し、前記第二のセンサの前記ピン層構造が磁気モーメ ントを有し、

前記第一および第二のセンサの前記ピン層構造の前記磁気モーメントが互いに対して反平行であり、

第一および第二の非磁性非導電性読み取りギャップ層を 含み、

前記ヨークおよび前記センサが前記第一および第二の読み取りギャップ層の間に位置し、

第一の強磁性シールド層を含み、

前記第一および第二のギャップ層が前記第一のシールド 20 層と前記第一の磁極片層との間に位置し、

ハウジングと、

前記ハウジング中に回転可能に支持され、複数のトラック上に一連の磁気インプレッションを、前記距離 d<sub>2</sub>に 等しいインプレッション間の距離 d<sub>3</sub>で有する磁気ディスクと、

前記磁気ヘッド・アセンブリが前記磁気ディスクとで変換関係になるよう前記ABSが前記磁気ディスクと接する状態で磁気ヘッド・アセンブリを支持するための、前記ハウジングに取り付けられた支持体と、

前記磁気ディスクを回転させるためのスピンドル・モー タと、

前記磁気ヘッドを前記磁気ディスクに対して複数の位置 に移動させるための、前記支持体に接続されたアクチュ エータ配置手段と、

前記磁気ヘッドとで交信し、前記磁気ディスクの動きを 制御し、前記磁気ヘッドの位置を制御するための、前記 磁気ヘッド、前記スピンドル・モータおよび前記アクチュエータに接続されたプロセッサとを含む磁気ディスク・ドライブ。

【請求項20】第二の強磁性シールド層と、

前記第二のシールド層と前記第一の磁極片層との間に位置する非磁性絶縁層とを含む、請求項19記載の磁気ディスク・ドライブ。

【請求項21】前記第二のセンサの前記ピン層構造が、前記第二のセンサの前記ピニング層と接する第一の強磁性反平行(AP)ピン層および前記第二のセンサの前記分離層と接する第二の強磁性反平行(AP)ピン層と、前記第一および第二のAPピン層の間に位置し、それらと接する反平行(AP)結合層とを含む反平行(AP)

6

ピン層構造である、請求項19記載の磁気ディスク・ド ライブ。

【請求項22】前記第一および第二のセンサの前記分離 層それぞれが非磁性電気絶縁性パリア層として形成されており、

前記センス電流が前記センサの前記層の主薄膜面に対して垂直に前記センサに導通されるよう、前記第一および 第二のリードが前記センサに接続されている、請求項2 1記載の磁気ディスク・ドライブ。

【請求項23】前記第一および第二のセンサの前記分離 層それぞれが非磁性導電性スペーサ層として形成されており、

センス電流が前記センサの前記層の主薄膜面に対して平行に前記センサに導通されるよう、第一および第二のリードが前記センサに接続されている、請求項21記載の磁気ディスク・ドライブ。

【請求項24】空気ベアリング面(ABS)を有する読み取りヘッドの製造方法であって、

前記ヘッド内の、前記ABSから距離 d1の場所で相互 接続された第一および第二の脚を有し、前記第一および 第二の脚が、前記ABSに位置し、距離 d2だけ離間し た第一および第二のエンド・エッジをそれぞれ有するも のであるヨークを形成するステップと、

前記第一および第二の脚を、各脚の脚部を磁気的および 電気的に切り離す、それぞれ前記ABSと前記距離 d<sub>1</sub> との間の第一および第二の離隔距離をもって形成するス テップと

第一のセンサを前記第一の離隔距離を経て前記第一の脚に磁気的および電気的に接続し、第二のセンサを前記第二の離隔距離を経て前記第二の脚に磁気的および電気的に接続するステップと、

前記第一のセンサを第一のピン層構造で形成し、前記第二のセンサを第二のピン層構造で形成するステップとを含み、前記第一および第二のピン層構造が、互いに対して反平行である第一および第二の磁気モーメントをそれぞれ有する方法。

【請求項25】前記第一のピン層構造を反平行(AP) ピン層構造として形成し、前記第二のピン層構造を単層 ピン層構造として形成する、請求項24記載の読み取り 40 ヘッド製造方法。

【請求項26】前記距離d2を、磁気ディスクのトラック上の磁気インプレッション間の距離に等しく形成する、請求項25記載の読み取りヘッド製造方法。

【請求項27】第一および第二のリードをそれぞれ前記 第一および第二のセンサに接続してセンス電流を両セン サに導通するステップを含む、請求項26記載の読み取 りヘッド製造方法。

【請求項28】各センサをトンネル接合センサとして形成する、請求項27記載の読み取りヘッド製造方法。

50 【請求項29】各センサをスピン・バルブ・センサとし

て形成する、請求項27記載の読み取りヘッド製造方

【請求項30】空気ベアリング面(ABS)を有する磁 気読み取りヘッドの製造方法であって、

磁気モーメントを有する強磁性ピン層構造を形成するス テップ、

前記ピン層構造の前記磁気モーメントをピニングするた めの、前記ピン層構造に交換結合されたピニング層を形 成するステップ、

フリー層を形成するステップおよび前記フリー層と前記 10 る、請求項32記載の磁気読み取りヘッド製造方法。 ピン層構造との間に分離層を形成するステップを含む、 第一のセンサを形成するステップと、

磁気モーメントを有する強磁性ピン層構造を形成するス

前記ピン層構造の前記磁気モーメントをピニングするた めの、前記ピン層構造に交換結合されたピニング層を形 成するステップ、

フリー層を形成するステップおよび前記フリー層と前記 ピン層構造との間に分離層を形成するステップを含む、 第二のセンサを形成するステップと、

前記ヘッド内の、前記ABSから距離 d1の場所で相互 接続された第一および第二の脚を有し、前記第一および 第二の脚が、前記ABSに位置し、距離 d 2だけ離間し た第一および第二のエンド・エッジをそれぞれ有するも のであるヨークを形成するステップと、

前記第一および第二の脚を、前記第一および第二の脚の 脚部を磁気的および電気的に切り離す、それぞれ前記A BSと前記距離 d1との間の第一および第二の離隔距離 をもって形成するステップと、

前記第一のセンサを前記第一の隔離距離を経て前記第一 30 の脚に磁気的および電気的に接続し、前記第二のセンサ を前記第二の隔離距離を経て前記第二の脚に磁気的およ び電気的に接続するステップと、

磁気モーメントを有する前記第一のセンサの前記ピン層 構造を形成し、磁気モーメントを有する前記第二のセン サの前記ピン層構造を形成するステップとを含み、前記 第一および第二のセンサの前記ピン層構造の前記磁気モ ーメントが互いに対して反平行である磁気読み取りヘッ ド製造方法。

【請求項31】第一および第二の非磁性非導電性読み取 40 りギャップ層を形成するステップと、

前記第一および第二の読み取りギャップ層の間に前記ヨ ークおよび前記センサを形成するステップと、

第一および第二の強磁性シールド層を形成するステップ と、

前記第一および第二のシールド層の間に前記第一および 第二の読み取りギャップ層を形成するステップとを含 む、請求項30記載の磁気読み取りヘッド製造方法。

【請求項32】前記第二のセンサの前記ピン層構造を、 前記第二のセンサの前記ピニング層と接する第一の強磁 50 成するステップ、

性反平行 (AP) ピン層および前記第二のセンサの前記 分離層と接する第二の強磁性反平行(AP)ピン層を形 成するステップと、

前記第一および第二のAPピン層の間に位置し、それら と接する反平行(AP)結合層を形成するステップとに よって製造する、請求項31記載の磁気読み取りヘッド 製造方法。

【請求項33】前記距離 d2を、磁気ディスクのトラッ ク上の磁気インプレッション間の距離に等しく形成す

【請求項34】前記第一および第二のセンサの前記分離 層それぞれを非磁性電気絶縁性バリア層として形成する ステップと、

前記センス電流が前記センサの前記層の主薄膜面に対し て垂直に前記センサに導通されるよう、前記第一および 第二のリードを前記センサに接続するステップとを含 む、請求項33記載の磁気読み取りヘッド製造方法。

【請求項35】前記第一および第二のセンサの前記分離 層それぞれを非磁性導電性スペーサ層として形成するス テップと、

センス電流が前記センサの前記層の主薄膜面に対して平 行に前記センサに導通されるよう、第一および第二のリ ードを前記センサに接続するステップとを含む、請求項 33記載の磁気読み取りヘッド製造方法。

【請求項36】空気ベアリング面(ABS)を有する磁 気ヘッド・アセンブリの製造方法であって、

磁極先端、ヨークおよびバック・ギャップ領域中(前記 ヨーク領域が前記磁極先端領域と前記バック・ギャップ 領域との間に位置する)に第一および第二の強磁性磁極 片層を形成するステップ、

前記第一および第二の磁極片層の間で前記磁極先端領域 に非磁性非導電性魯き込みギャップ層を形成するステッ プ、

前記第一および第二の磁極片層の間で前記ヨーク領域に 埋め込まれた少なくとも一つのコイル層を有する絶縁ス タックを形成するステップおよび前記第一および第二の 磁極片層を前記バック・ギャップ領域で接続するステッ プを含む、曺き込みヘッドを製造するステップと、磁気 モーメントを有する強磁性ピン層構造を形成するステッ プ、

前記ピン層構造の前記磁気モーメントをピニングするた めの、前記ピン層構造に交換結合されたピニング層を形 成するステップ、

フリー層を形成するステップおよび前記フリー層と前記 ピン層構造との間に分離層を形成するステップを含む、 第一のセンサを形成するステップならびに磁気モーメン トを有する強磁性ピン層構造を形成するステップ、 前記ピン層構造の前記磁気モーメントをピニングするた めの、前記ピン層構造に交換結合されたピニング層を形

フリー層を形成するステップおよび前記フリー層と前記 ピン層構造との間に分離層を形成するステップを含む、 第二のセンサを形成するステップを含む、読み取りヘッ ドを形成するステップと、

前記ヘッド内の、前記ABSから距離diの場所で相互接続された第一および第二の脚を有し、前記第一および第二の脚が、前記ABSに位置し、距離d2だけ離間した第一および第二のエンド・エッジをそれぞれ有するものであるヨークを形成するステップと、

前記第一および第二の脚を、それぞれ前記第一および第二の脚の脚部を磁気的および電気的に切り離す、それぞれ前記ABSと前記距離d1との間の第一および第二の離隔距離をもって形成するステップと、

前記第一のセンサを前記第一の隔離距離を経て前記第一 の脚に磁気的および電気的に接続し、前記第二のセンサ を前記第二の隔離距離を経て前記第二の脚に磁気的およ び電気的に接続するステップと、

磁気モーメントを有する前記第一のセンサの前記ピン層構造を形成し、磁気モーメントを有する前記第二のセンサの前記ピン層構造を形成するステップとを含み、前記 20 第一および第二のセンサの前記ピン層構造の前記磁気モーメントが互いに対して反平行である、磁気ヘッド・アセンブリ製造方法。

【請求項37】第二の強磁性シールド層を形成するステップと、

前記第二のシールド層と前記第一の磁極片層との間に非磁性絶縁層を形成するステップとを含む、請求項36記載の磁気ヘッド・アセンブリ製造方法。

【請求項38】前記第二のセンサの前記ピン層構造を、前記第二のセンサの前記ピニング層と接する第一の強磁 30 性反平行 (AP) ピン層および前記第二のセンサの前記 分離層と接する第二の強磁性反平行 (AP) ピン層を形成するステップと、

前記第一および第二のAPピン層の間に位置し、それらと接する反平行(AP)結合層を形成するステップとによって形成する、請求項36記載の磁気ヘッド・アセンブリ製造方法。

【請求項39】前記距離d2を、磁気ディスクのトラック上の磁気インプレッション間の距離に等しく形成する、請求項38記載の磁気ヘッド・アセンブリ製造方法。

【請求項40】前記第一および第二のセンサの前記分離 層それぞれを非磁性電気絶縁性バリア層として形成する ステップと、

前記センス電流が前記センサの前記層の主薄膜面に対して垂直に前記センサに導通されるよう、前記第一および第二のリードを前記センサに接続するステップとを含む、請求項39記載の磁気ヘッド・アセンブリ製造方法。

【請求項41】前記第一および第二のセンサの前記分離

10

層それぞれを非磁性導電性スペーサ層として形成するステップと、

センス電流が前記センサの前記層の主薄膜面に対して平 行に前記センサに導通されるよう、第一および第二のリードを前記センサに接続するステップとを含む、請求項 3 9 記載の磁気ヘッド・アセンブリ製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、差動ヨーク型読み取りヘッドに関し、より具体的には、空気ベアリング面から離れた場所にあるヨークの第一および第二の脚に位置し、互いに対して180°位相外れにある磁気モーメントを有するピン層を有する第一および第二のセンサに関する。

[0002]

【従来の技術】コンピュータの心臓部には、回転磁気デ ィスクと、読み取りおよび書き込みヘッドを有するスラ イダと、回転ディスクの上のサスペンション・アーム と、サスペンション・アームを旋回させて読み取りおよ び書き込みヘッドを回転ディスク上の選択された円形ト ラックの上に配置するアクチュエータ・アームとを含む 磁気ディスク・ドライブがある。ディスクが回転してい ないときは、サスペンション・アームがスライダを偏ら せてディスク表面と接触させるが、ディスクが回転する と、回転するディスクにより、スライダの空気ベアリン グ面(ABS)に隣接して空気が渦巻き、スライダを、 ABSを回転ディスクに面するセンサの露出面にして回 転ディスクの表面からわずかに離れたところで空気ベア リングに載せる。スライダが空気ベアリングに載ると、 書き込みおよび読み取りヘッドは、磁気インプレッショ ンを回転ディスクに書き込み、磁気信号フィールドを回 転ディスクから読み取るために使用される。読み取りお よび書き込みヘッドは、書き込みおよび読み取り機能を 実現するコンピュータ・プログラムにしたがって作動す る処理回路に接続されている。

【0003】高性能読み取りヘッドの一例は、回転磁気ディスクから磁気信号フィールドを感知するためにトンネル接合センサを使用する。このセンサは、強磁性ピン層と強磁性フリー層との間に挟まれた絶縁性トンまをはバリア層を含む。反強磁性ピニング層がピン層して、ピン層の磁気モーメントを空気ベアリンがル接合センサは、第一および第二の強磁性シールド層の間にも最近でいる。第一および第二のシールド層であっても接近にである。第一および第二のシールド層であっても接近にである。第一および第二のリードがトンネル接合センサに接続はれてその中にセンス電流を導通させる。センス電流が主薄膜面(CIP)に対して平行に導通されるスピン・バルブ・センサとは対照的に、されるスピン・バルブ・センサとは対照的に、さっている。でいて、この磁気モーメントは、回転磁気ディスクからの正および

負の磁気信号フィールドに応答して、静止またはゼロバ イアス点位置からABSに対して上下に回転することが できる。ABSに対して好ましくは平行であるフリー層 の磁気モーメントの静止位置は、回転磁気ディスクから の磁場信号なしでセンス電流がセンサに導通されるとき の位置である。

【0004】ピン層およびフリー層の磁気モーメントが 互いに対して平行であるとき、センス電流(Is)に対 するトンネル接合センサの抵抗は最小になり、それらの 磁気モーメントが反平行であるとき、センス電流

(Is) に対するトンネル接合センサの抵抗は最大にな る。トンネル接合センサの抵抗の変化は  $cos\theta$ の関数 である( $\theta$  は、ピン層の磁気モーメントとフリー層の磁 気モーメントとの角度である)。センス電流 (Is) が トンネル接合センサ中に導通されると、回転磁気ディス クからの信号フィールドによる抵抗の変化が電位の変化 を生じさせ、これがプレイバック信号として検出され、 処理される。トンネル接合センサの感度は、磁気抵抗係 数dr/Rとして定量化される(drは、トンネル接合 センサの抵抗における最小抵抗(フリー層の磁気モーメ ントとピン層の磁気モーメントとが平行) から最大抵抗 (フリー層の磁気モーメントとピン層の磁気モーメント とが反平行)への変化であり、Rは、最小抵抗における トンネル接合センサの抵抗である)。 トンネル接合セン サのdr/Rは、スピン・バルブ・センサの場合の10 %に比較して40%のオーダになることができる。

【0005】各磁気ヘッド・アセンブリが読み取りヘッ ドと書き込みヘッドとの組み合わせを含む磁気ヘッド・ アセンブリは、ウェーハ上で行列に構成される。ウェー ハ・レベルで完成したのち、ウェーハは磁気ヘッド・ア センブリの行にダイシングされ、各行が研磨工程によっ てラッピングされて、行が所定の空気ベアリング面 (A BS)に仕上げられる。典型的なトンネル接合読み取り ヘッドでは、すべての層がABS、すなわち、第一のシ ールド層、シード層、フリー層、バリア層、ピン層、ピ ニング層および第二のシールド層それぞれの第一のエッ ジで露出する。これらの層の第二のエッジはヘッドで凹 んでいる。バリア層は、フリー層とピン層とをABSで 互いに非常に近づける、20Åのオーダの非常に薄い層 である。トンネル接合ヘッド・アセンブリの行をラッピ ングするときには、フリー層およびピン層からの磁性材 料がABSで磨耗してそれらの間で短絡を起こす危険が 高い。スピン・バルブ・ヘッド・アセンブリの行をラッ ピングするときには、シールド層と、フリー層およびピ ン層のいずれかまたは両方との間で磁性材料が磨耗する 危険が高い。しかし、トンネル接合読み取りヘッドの場 合、センス電流が各層に対して平行ではなく垂直に導通 されるため、短絡の危険はより高い。したがって、トン ネル接合型であるかスピン・バルブ型であるかにかかわ らず、ラッピングによる、ABSでの層間の短絡の危険 50 12

のない磁気ヘッド・アセンブリを構成する必要性が強く 感じられる。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、磁気ヘッドが ABSにラッピングされた後の、トンネル接合型センサ またはスピン・バルブ型センサの層間の短絡を最小限に する。これは、ヘッド内の、ABSから距離 d1の場所 で相互接続された第一および第二の脚を有するヨークで あって、第一および第二の脚が、ABSに位置し、距離 10 d2だけ離間した第一および第二のエッジをそれぞれ有 し、第一および第二の脚が、ABSと距離 d1との間に 位置する第一および第二の離隔距離をそれぞれ有し、第 一および第二の離隔距離が、ヨークの各脚の脚部を磁気 的に切り離すヨークを設けることによって達成される。 第一のセンサが、第一の離隔距離を経て第一の脚に接続 され、第二のセンサが、第二の離隔距離を経て第二の脚 に接続されている。第一のセンサは第一のピン層構造を 有し、第二のセンサは第二のピン層構造を有し、第一お よび第二のピン層構造は、互いに対して反平行である第 一および第二の磁気モーメントをそれぞれ有する。AB Sにおける第一および第二の脚のエンド・エッジ間の距 離 d 2は、磁気ディスクのトラック上の磁気インプレッ ション間の距離に等しい。したがって、エンド・エッジ がトラック上に配置された状態で磁気ディスクが回転す ると、一方のエンド・エッジが、ヘッドに対して出入り するフィールド信号を受け、他方のエンド・エッジが、 反対方向にあるフィールド信号を受ける。各フィールド 信号は各センサの抵抗を変化させ、これらの抵抗がセン ス電流回路で合わされ、処理回路によってプレイバック 信号として処理される。1センサ型読み取りヘッドに比 較して信号が有意に増大するだけでなく、回路のノイズ が同相除去によってキャンセルされる。一方のセンサは 好ましくは反平行(AP)ピン型スピン・バルブ・セン サであり、他方のセンサは好ましくは単層ピン型センサ である。この構造により、ピン層構造の間の分離層に隣 接するピン層構造は、反平行(互いに対して位相外れ) である磁気モーメントを有し、その結果、スピン・バル ブ・センサの抵抗における変化がセンサ電流回路中で合 わされる。本発明は、水平方向に記録される磁気媒体ま たは垂直方向に記録される磁気媒体のいずれにも使用す ることができる。好ましい実施態様では、各センサはト ンネル接合型のセンサであるが、各センサは、スピン・ バルブ型センサであってもよい。いずれの実施態様で も、センサの強磁性層の間またはこれらの層と第一およ び第二のシールド層との間の磨耗の危険が減少して、読 み取りヘッドがABSにラッピングされた後の読み取り ヘッドの層の間の短絡の危険が最小限になる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、読み 取りヘッドをABSにラッピングしたのち、層間での短 絡の危険が少ない読み取りヘッドを提供することである。

【0008】もう一つの目的は、信号および同相ノイズ 除去を有意に増大させた前記読み取りヘッドを提供する ことである。

【0009】さらなる目的は、前記読み取りヘッド1個以上を有する磁気ディスク・ドライブであって、ドライブ中の磁気ディスクが、磁気インプレッションからフィールド信号を受けるための、ABSにおける読み取りヘッドのエンド・エッジ間の距離に等しい、ディスクのトラック上の磁気インプレッション間の距離を有する磁気ディスク・ドライブを提供することである。

#### [0010]

【発明の実施の形態】磁気ディスク・ドライブ ここで図面を参照するが、いくつかの図面を通じて同様 な符号が同種または類似した部品を指定する。図1~3 は、磁気ディスク・ドライブ30を示す。ドライブ30 は、磁気ディスク34を支持し、回転させるスピンドル 32を含む。スピンドル32は、モータ制御装置38に よって制御されるスピンドル・モータ36によって回さ れる。スライダ42が、組み合わせ読み書き磁気ヘッド 40を有し、アクチュエータ47によって回転可能に配 置されるサスペンション44およびアクチュエータ・ア ーム46によって支持されている。図3に示すように、 大容量直接アクセス記憶装置(DASD)には、複数の ディスク、スライダおよびサスペンションを使用するこ ともできる。サスペンション44およびアクチュエータ ・アーム46は、アクチュエータ47によって動かされ て、スライダ42を、磁気ヘッド40が磁気ディスク3 4 の表面とで変換関係になるように配置する。ディスク 34がスピンドル・モータ36によって回されると、ス ライダは、ディスク34の表面と空気ベアリング面(A BS) 48との間で薄い (通常は0.05 μm) 空気の クッション(空気ベアリング)の上に支持される。する と、磁気ヘッド40は、ディスク34の表面の多数の円 形トラックに情報を書き込み、またそこから情報を読み 取るために使用することができる。処理回路50が、そ のような情報を表す信号をヘッド40とで交換し、磁気 ディスク34を回転させるためのスピンドル・モータ駆 動信号を提供し、スライダを異なるトラックに移動させ るための制御信号をアクチュエータに提供する。図4で は、スライダ42は、サスペンション44に取り付けた 状態で示されている。以下に記載する部品は、図3に示 すようにハウジングのフレーム54に取り付けることも

【0011】図5は、スライダ42および磁気ヘッド40のABS図である。スライダは、磁気ヘッド40を支持するセンタ・レール56ならびにサイド・レール58および60を有している。レール56、58および60はクロス・レール62から延びている。磁気ディスク3<sup>50</sup>

14

4の回転に関して、クロス・レール62はスライダの前縁64にあり、磁気ヘッド40はスライダの後縁66にある。

【0012】図6は、魯き込みヘッド部70および読み 取りヘッド部12を含み、その読み取りヘッド部が本発 明のトンネル接合センサ74を使用しているピギーバッ ク磁気ヘッド40の断面図である。図8は、図6のAB S図である。センサおよび絶縁層75ならびに第一およ び第二の非磁性電気絶縁性読み取りギャップ層(G1) 76および(G2)78の間に位置するセンサを分ける ために、非磁性電気絶縁層75が使用されている。絶縁 層75、76および78は、酸化アルミニウム(Al2 O3) であってもよい。第一および第二の読み取りギャ ップ層76および78は、第一および第二の強磁性シー ルド層80および82の間に挟まれている。外部磁場に 応答して、トンネル接合センサ74の抵抗が変化する。 センサに導通されるセンス電流(Is)が、これらの抵 抗変化を電位変化として顕在化させる。そして、これら の電位変化は、図3に示す処理回路50によってリード バック信号として処理される。センス電流(Is)は、 以下さらに詳細に論じる第一および第二のリードによ り、トンネル接合センサ74中をその主薄膜面に対して 垂直に導通される。場合によっては、センサは、以下さ らに詳細に論じるスピン・バルブ・センサであってもよ

【0013】磁気ヘッド40の書き込みヘッド部70 は、第一および第二の絶縁層86および88の間に挟ま れたコイル層84を含む。コイル層84によって生じる 第二の絶縁層中のリプルを除去するためにヘッドを平面 化するために第三の絶縁層90を使用してもよい。当該 技術では、第一、第二および第三の絶縁層を「絶縁スタ ック」と呼ぶ。コイル層84ならびに第一、第二および 第三の絶縁層86、88および90は、第一および第二 の磁極片層92および94の間に挟まれている。第一お よび第二の磁極片層92および94は、バック・ギャッ プ96で磁気的に結合され、ABSで書き込みギャップ 層102によって分けられた第一および第二の磁極先端 98および100を有している。第二のシールド層82 と第一の磁極片層92との間には絶縁層103が位置し ている。第二のシールド層82と第一の磁極片層92と は別々の層であるため、このヘッドはピギーバック・ヘ ッドとして公知である。図2および4に示すように、第 一および第二のはんだ接続104および106が、スピ ン・バルブ・センサ74からのリードをサスペンション 44上のリード112および114に接続し、第三およ び第四のはんだ接続116および118が、コイル84 (図10参照) からのリード120および122をサス ペンション上のリード124および126に接続してい る。

【0014】図7および9は、第二のシールド層82と

第一の磁極片層92とが共通の層であることを除き、図6および8と同じである。このタイプのヘッドは、組み合わせ磁気ヘッドとして公知である。図6および8のピギーバック・ヘッドの絶縁層103は省略されている。【0015】本発明

図11は、1対のトンネル接合型センサを使用する本発明の一つの実施態様200の側面図である。実施態様200は、ヘッド内でABSから距離d1のところで適当な手段、たとえばクロス・ピース208によって相互接続された第一および第二の脚204および206を有するヨーク202を有する。第一および第二の脚204および206は、ABSに位置し、以下さらに詳細に論じる距離d2だけ離間している第一および第二のエンド・エッジ210および212をそれぞれ有する。

【0016】第一および第二の脚204および206は、ABSと距離d1との間に位置する、各脚の脚部を電気的および磁気的に切り離す第一および第二の離隔距離214および216を有する。第一のトンネル接合センサ218が第一の離隔距離214を経て第一の脚に磁気的に接続され、第二のトンネル接合センサ220が第二の離隔距離216を経て第二の脚に接続されている。図12は、第一の脚204の脚部を架橋する第一のトンネル接合センサ218を示す、図11の12-12面から見た図である。トンネル接合220および脚206の図があるならば、図12と同様な図になるであろう。

【0017】第一のトンネル接合センサ218は、強磁 性フリー層 (F) 224と強磁性ピン層 (P) 226と の間に位置する電気絶縁性の非磁性バリア層 (B) 22 2を含む。フリー層224は、図11に示すように、A BSおよびセンサ218の層の主薄膜面に対して平行で ある磁気モーメント228を紙面に出入りする方向に有 する。ピン層226は、図11に示すように、ABSに 対して垂直なピン層の磁気モーメント232をヘッドに 出入りする方向にピニングする反強磁性 (AFM) ピニ ング層230と接し、それと交換結合されている。第二 のトンネル接合センサ220は、フリー層242と反平 行(AP)ピン層構造244との間に位置する電気絶縁 性の非磁性バリア層(B) 240を含む。フリー層24 2は、図11に示すように、ABSおよびセンサの主薄 膜面に対して平行である磁気モーメント245をセンサ に出入りする方向に有する。APピン層構造244は、 第一および第二の強磁性APピン層(AP1)248お よび(AP2)250の間に位置する反平行結合層 (A PC) 246を含む。第一のAPピン層 248は、図1 1に示すように、ABSに対して垂直な第一のAPピン 層の磁気モーメント254を読み取りヘッドに出入りす る方向にピニングする反強磁性(AFM)ピニング層2 52と接し、それと交換結合されている。第一および第 二のAPピン層248および250の間の強力な反平行 結合により、第二のAPピン層250は、磁気モーメン 50 16

ト254に対して反平行である磁気モーメント256を 有する。この構造が、磁気モーメント256および23 2を互いに対して反平行または位相外れにし、それが、 第一および第二のトンネル接合センサ218および22 0の抵抗を合わせて読み取りヘッドの信号を増大させ る。

【0018】トンネル接合センサ218および220の層は、バリア層222および240を除くすべてが導電性である。材料の例は、フリー層224および242にはニッケル鉄(NiFe)であり、バリア層222および240には酸化アルミニウム(Al2O3)であり、ピン層226、248および250にはコバルト(Co)またはコバルト鉄(CoFe)であり、反平行結合層246にはルテニウム(Ru)であり、反強磁性層230および252には白金マンガン(PtMn)である。

【0019】図11に示すように、第一のリード260 が第一のトンネル接合センサ218を処理回路50に接 続し、第二のリード262が第二のトンネル接合センサ 220を処理回路50に接続している。第一のリード2 60は、フリー層224の薄膜面の中央部に接続しても よく、第二のリード262は、フリー層242の薄膜面 の中央部に接続してもよい。図11に示すように、セン サ218および220それぞれは、ヨーク202の頂部 に電気的に接続されている。ヨークは、磁気的および電 気的に伝導性であるよう、好ましくはニッケル鉄(Ni Fe)である。したがって、第一および第二のトンネル 接合センサ218および220と処理回路50とは互い に直列であり、その結果、処理回路50によって発生す るセンス電流Isは、第一のトンネル接合センサ218 をセンサの薄膜面に対して垂直に通過し、そこからヨー ク202の頂部を通過し、そこから第二のトンネル接合 センサ220の薄膜面に対して垂直に通過し、そこから 処理回路50に導通されて直列回路を完成させる。

【0020】エンド・エッジ210と212との距離 d 2は、以下さらに詳細に論じる、回転ディスクのトラッ ク上の磁気インプレッション間の距離に等しい大きさで ある。ここで、信号フィールドH1がエンド・エッジ2 10で上向きであると仮定するならば、これは、磁気モ ーメント228をヘッドの中へと上に回転させる。これ が、磁気モーメント228および232を互いに対して より平行にし、それがトンネル接合センサ218の抵抗 を減らす。信号フィールドH2がエンド・エッジ212 の近くで下向きにヘッドから離れると仮定するならば、 これは、フリー層の磁気モーメント245をヘッドの外 へと下に回転させる。これが、磁気モーメント245お よび256をより平行にし、それが第二のトンネル接合 センサ220の抵抗を減らす。トンネル接合センサ21 8および220の抵抗はいずれも低下し、合わされて、 より低い抵抗をセンス電流Isに提供する。信号フィー ルドH1およびH2の方向が逆転するならば、第一および

第二のトンネル接合センサ218および220の抵抗はいずれも増大して合わさり、センス電流Isに対するセンサの抵抗を増す。したがって、信号は有意に増大し、回路中のノイズは同相除去によって減少する。トンネル接合センサ218および220の抵抗の変化は、処理回路によってプレイバック信号として処理される。

【0021】図13は、以下さらに詳細に論じる、トン ネル接合センサ218および220に代えて第一および 第二のスピン・バルブ・センサが使用され、処理回路5 0への接続が異なることを除き図11の実施態様200 と同じである、本発明のもう一つの実施態様300を示 す図である。スピン・バルブ・センサ302および30 4は、スピン・バルブ・センサ302がバリア層222 の代わりに導電性の非磁性スペーサ層(S)306を使 用し、スピン・バルブ・センサ304がバリア層240 の代わりに導電性の非磁性スペーサ層(S)308を使 用することを除き、トンネル接合センサ218および2 20と同じである。図13に示すように、第一のリード 310が第一のスピン・バルブ・センサ302を処理回 路50に接続し、第二のリード312が第二のスピン・ バルブ・センサ304を処理回路50に接続している。 第一および第二のリード310および312は、好まし くは、米国特許第5,018,037号にさらに記載さ れている連続接合によってスピン・バルブ・センサ30 2および304のエンド・エッジに接続される。したが って、センス電流Isは、一方のエッジで第一のスピン ・バルブ・センサ302に入り、反対側のエッジから第 一のスピン・バルブ・センサを出、そこからヨーク20 2の頂部を通過して導通され、そこから一方のエンド・ エッジで第二のスピン・バルブ・センサ304に入り、 反対側のエンド・エッジから第二のスピン・バルブ・セ ンサを出、そこからリード312によって処理回路50 に戻される。したがって、図11の実施態様200と同 じく、第一および第二のスピン・バルブ・センサ302 および304と処理回路50とは互いに直列である。フ ィールド信号H1およびH2を受けると、図13の実施態 様300の動作は、図11の実施態様の動作と本質的に 同じである。

【0022】図14は、読み取りヘッド200/300 を回転磁気ディスク、たとえば図1のディスク34のト 40 ラック400の一部と組み合わせて示す図である。トラック400は、ディスク表面に対して平行に左から右または右から左に送られる磁気インプレッションどうしが合う場所は、遷移部、たとえば遷移部402および404として知られている。これらの遷移部の間の距離は、ABSでの読み取りヘッドのエンド・エッジ間のd2に等しいd3である。図14に示す構造で、エンド・エッジ210は、プラスになるフィールド信号を受け、エンド・エッジ212は、図11および13に示すものに対応 50

18

し、先に論じたようにセンサの抵抗の低下を生じさせるマイナスになるフィールド信号を受ける。トラック400が右から左に動くと同時にエンド・エッジ210および212が次の遷移部で次のフィールド信号を受けると、先に論じたようにセンサの抵抗は増大する。

【0023】図15は、読み取りヘッド200/300を、ディスク表面に対して垂直に上または下を向く磁気インプレッションを垂直方向に記録されるディスクのトラック500と組み合わせて示す図である。磁気インプレッション間の遷移部の例を502、504および506で示す。この実施態様では、エンド・エッジ210および212は、遷移部と遷移部との中間に位置している。たとえば、210は、遷移部502と504との中間に位置し、エンド・エッジ212は、遷移部504と506との中間に位置し、遷移部の中間と中間との距離は、エンド・エッジ210と212との間の距離d2に等しいd3である。

【0024】結論

ピン層構造226および244は、これらのピン層構造 が互いに対して位相外れであるならば、図11および1 3に示すものとは異なるふうに構成してもよいことが理 解されよう。たとえば、ピン層構造それぞれは、磁気モ ーメントが互いに対して反平行であるシングルピン層で あってもよい。この場合、ピニング層230および25 2は、磁気モーメントを、第一のピニング層のセットに 干渉することなく別々にセットすることができるよう、 異なるプロッキング温度を有しなければならない。ブロ ッキング温度とは、ピニング層の磁気スピンが磁場の存 在で回転することができる温度である。たとえば、第一 のピニング層230は、160℃のブロッキング温度を 有する鉄マンガン(FeMn)であってもよく、第二の ピニング層252は、350℃のブロッキング温度を有 する白金マンガン (PtMn) であってもよい。したが って、ピニング層230は、ピニング層252よりもプ ロッキング温度が低く、それは、ピニング層252の磁 気スピンを第一のピニング層230の磁気スピンの前に セットしなければならないことを意味する。一例とし て、部分的に完成したヘッドを、磁気モーメント256 と同じ方向に向く磁場の存在で、第一のピニング層 25 2のブロッキング温度又はそれに近い温度に付す。この 加熱および磁場が終了すると、ピニング層252の磁気 スピンは、磁気モーメント256に対して平行に向く。 そして、部分的に完成したヘッドを、磁気モーメント2 32と同じ方向に向く磁場の存在で、より低い160℃ の温度に付すと、ピニング層230の磁気スピンは、磁 気モーメント232に対して平行に向く。第一および第 二のセンサの磁気モーメントは反平行であるため、それ らは、互いに対して位相外れであり、上記のとおり機能 する。もう一つの方法は、センサの一つが三重APピニ ング層構造を使用し、第二のセンサが二重APピニング

層構造を使用する方法であろう。この最後の方法は、両センサが、ピン層構造から発生する非常に低い減磁場を有することを可能にし、それが、フリー層の磁気モーメントをABSに対して平行により正しく偏らせるということがわかる。ここでもまた、分離層(バリア層であろうと)に隣接する磁気モーメントは、上記のとおり反平行になる。

【0025】これらの教示を考慮すると、本発明の他の 実施態様および変形が当業者によって容易に想到される であろう。したがって、本発明は、詳細な説明および添 10 付図面と併せて考察されるそのような実施態様および変 形をすべて含む請求の範囲のみによって限定される。

【0026】まとめとして、本発明の構成に関して以下の事項を開示する。

- (1) 空気ベアリング面 (ABS) を有する読み取りへ ッドであって、前記ヘッド内の、前記ABSから距離 d 1の場所で相互接続された第一および第二の脚を有し、 前記第一および第二の脚が、前記ABSに位置し、距離 d2だけ離間した第一および第二のエンド・エッジをそ れぞれ有するものであるヨークを含み、前記第一および 第二の脚が、各脚の脚部を磁気的および電気的に切り離 す、前記ABSと前記距離 d 1との間に位置する第一お よび第二の離隔距離をそれぞれ有し、前記第一の離隔距 離を経て前記第一の脚に磁気的および電気的に接続され た第一のセンサおよび前記第二の離隔距離を経て前記第 二の脚に磁気的および電気的に接続された第二のセンサ を含み、前記第一のセンサが第一のピン層構造を有し、 前記第二のセンサが第二のピン層構造を有し、前記第一 および第二のピン層構造が、互いに対して反平行である 第一および第二の磁気モーメントをそれぞれ有する読み 取りヘッド。
- (2) 前記第一のピン層構造が反平行(AP) ピン層構造であり、前記第二のピン層構造が単層ピン層構造である、上記(1)記載の読み取りヘッド。
- (3)前記距離 d2が、磁気ディスクのトラック上の磁気インプレッション間の距離に等しい、上記(2)記載の読み取りヘッド。
- (4)前記第一および第二のセンサをそれぞれ処理回路に相互接続してセンス電流を両センサに導通するための第一および第二のリードを含む、上記(3)記載の読み 40取りヘッド。
- (5) 各センサがトンネル接合センサである、上記
- (4) 記載の読み取りヘッド。
- (6) 各センサがスピン・バルブ・センサである、上記
- (4) 記載の読み取りヘッド。
- (7) 空気ベアリング面 (ABS) を有する磁気読み取りヘッドであって、磁気モーメントを有する強磁性ピン 層構造、前記ピン層構造の前記磁気モーメントをピニン グするための、前記ピン層構造に交換結合されたピニン グ層、フリー層および前記フリー層と前記ピン層構造と 50

20

の間に位置する分離層を含む第一のセンサと、磁気モー メントを有する強磁性ピン層構造、前記ピン層構造の前 記磁気モーメントをピニングするための、前記ピン層構 造に交換結合されたピニング層、フリー層および前記フ リー層と前記ピン層構造との間に位置する分離層を含む 第二のセンサと、前記ヘッド内の、前記ABSから距離 d1の場所で相互接続された第一および第二の脚を有 し、前記第一および第二の脚が、前記ABSに位置し、 距離 d 2だけ離間した第一および第二のエンド・エッジ をそれぞれ有するものであるヨークとを含み、前記第一 および第二の脚が、前記第一および第二の脚の脚部を磁 気的および電気的に切り離す、前記ABSと前記距離d 1との間に位置する第一および第二の離隔距離をそれぞ れ有し、前記第一のセンサが、前記第一の隔離距離を経 て前記第一の脚に磁気的および電気的に接続され、前記 第二のセンサが、前記第二の隔離距離を経て前記第二の 脚に磁気的および電気的に接続され、前記第一のセンサ の前記ピン層構造が磁気モーメントを有し、前記第二の センサの前記ピン層構造が磁気モーメントを有し、前記 第一および第二のセンサの前記ピン層構造の前記磁気モ ーメントが互いに対して反平行である磁気読み取りへッ

- (8) 第一および第二の非磁性非導電性読み取りギャップ層を含み、前記ヨークおよび前記センサが前記第一および第二の読み取りギャップ層の間に位置し、第一および第二の強磁性シールド層を含み、前記第一および第二の読み取りギャップ層が前記第一および第二のシールド層の間に位置する、上記(7)記載の磁気読み取りヘッド。
- (9)前記第二のセンサの前記ピン層構造が、前記第二のセンサの前記ピニング層と接する第一の強磁性反平行(AP)ピン層および前記第二のセンサの前記分離層と接する第二の強磁性反平行(AP)ピン層と、前記第一および第二のAPピン層の間に位置し、それらと接する反平行(AP)結合層とを含む反平行(AP)ピン層構造である、上記(8)記載の磁気読み取りヘッド。
- (10)前記距離 d2が、磁気ディスクのトラック上の磁気インプレッション間の距離に等しい、上記 (9) 記載の磁気読み取りヘッド。
- (11)前記第一および第二のセンサの前記分離層それぞれが非磁性電気絶縁性バリア層であり、前記第一および第二のリードが、前記センス電流を前記センサの前記層の主薄膜面に対して垂直に前記センサに導通するため、前記センサに接続されている、上記(10)記載の磁気読み取りヘッド。
- (12) 前記第一および第二のセンサの前記分離層それぞれが非磁性導電性スペーサ層であり、センス電流を前記センサの前記層の主薄膜面に対して平行に前記センサに導通するための、前記センサに接続された第一および第二のリードを含む、上記(10)記載の磁気読み取り

ヘッド。

(13) 空気ベアリング面 (ABS) を有する磁気ヘッ ド・アセンブリであって、磁極先端部とバック・ギャッ プ部との間に位置するヨーク部を有する第一および第二 の強磁性磁極片層、前記第一および第二の磁極片層の前 記磁極先端部の間に位置する非磁性書き込みギャップ層 および前記第一および第二の磁極片層の前記ヨーク部の 間に位置する、その中に埋め込まれた少なくとも一つの コイル層を有する絶縁スタックを含み、前記第一および 第二の磁極片層がそれらのバック・ギャップ部で接続さ れているものである書き込みヘッドと、磁気モーメント を有する強磁性ピン層構造、前記ピン層構造の前記磁気 モーメントをピニングするための、前記ピン層構造に交 換結合されたピニング層、フリー層および前記フリー層 と前記ピン層構造との間に位置する分離層を含む第一の センサ、磁気モーメントを有する強磁性ピン層構造、前 記ピン層構造の前記磁気モーメントをピニングするため の、前記ピン層構造に交換結合されたピニング層、フリ 一層および前記フリー層と前記ピン層構造との間に位置 する分離層を含む第二のセンサを含む読み取りヘッド と、前記ヘッド内の、前記ABSから距離 d1の場所で 相互接続された第一および第二の脚を有し、前記第一お よび第二の脚が、前記ABSに位置し、距離d2だけ離 間した第一および第二のエンド・エッジをそれぞれ有す るものであるヨークとを含み、前記第一および第二の脚 が、前記第一および第二の脚の脚部を磁気的および電気 的に切り離す、前記ABSと前記距離 d1との間に位置 する第一および第二の離隔距離をそれぞれ有し、前記第 一のセンサが、前記第一の隔離距離を経て前記第一の脚 に磁気的および電気的に接続され、前記第二のセンサ が、前記第二の隔離距離を経て前記第二の脚に磁気的お よび電気的に接続され、前記第一のセンサの前記ピン層 構造が磁気モーメントを有し、前記第二のセンサの前記 ピン層構造が磁気モーメントを有し、前記第一および第 二のセンサの前記ピン層構造の前記磁気モーメントが互 いに対して反平行であり、第一および第二の非磁性非導 電性読み取りギャップ層を含み、前記ヨークおよび前記 センサが、前記第一および第二の読み取りギャップ層の 間に位置し、第一の強磁性シールド層を含み、前記第一 および第二のギャップ層が前記第一のシールド層と前記 第一の磁極片層との間に位置する磁気ヘッド・アセンブ り。

(14) 第二の強磁性シールド層と、前記第二のシールド層と前記第一の磁極片層との間に位置する非磁性絶縁層とを含む、上記(13)記載の磁気ヘッド・アセンブリ。

(15)前記第二のセンサの前記ピン層構造が、前記第二のセンサの前記ピニング層と接する第一の強磁性反平行(AP)ピン層および前記第二のセンサの前記分離層と接する第二の強磁性反平行(AP)ピン層と、前記第

22

ーおよび第二のAPビン層の間に位置し、それらと接する反平行(AP) 結合層とを含む反平行(AP) ピン層構造である、上記(13) 記載の磁気ヘッド・アセンブリ。

(16) 前記距離 d2が、磁気ディスクのトラック上の磁気インプレッション間の距離に等しい、上記(15)記載の磁気ヘッド・アセンブリ。

(17) 前記第一および第二のセンサの前記分離層それぞれが非磁性電気絶縁性バリア層であり、前記第一および第二のリードが、前記センス電流を前記センサの前記層の主薄膜面に対して垂直に前記センサに導通するため、前記センサに接続されている、上記(16)記載の磁気読み取りヘッド・アセンブリ。

(18)前記第一および第二のセンサの前記分離層それぞれが非磁性導電性スペーサ層であり、センス電流を前記センサの前記層の主薄膜面に対して平行に前記センサに導通するための、前記センサに接続された第一および第二のリードを含む、上記(16)記載の磁気ヘッド・アセンブリ。

(19) 空気ベアリング面(ABS)を有し、書き込み ヘッドおよび読み取りヘッドを含む少なくとも一つの磁 気ヘッド・アセンブリを含む磁気ディスク・ドライブで あって、磁極先端部とバック・ギャップ部との間に位置 するヨーク部を有する第一および第二の強磁性磁極片 層、前記第一および第二の磁極片層の磁極先端部の間に 位置する非磁性書き込みギャップ層および前記第一およ び第二の磁極片層の前記ヨーク部の間に位置する、その 中に埋め込まれた少なくとも一つのコイル層を有する絶 縁スタックを含み、前記第一および第二の磁極片層がそ れらのバック・ギャップ部で接続されているものである 書き込みヘッドと、磁気モーメントを有する強磁性ピン 層構造、前記ピン層構造の前記磁気モーメントをピニン グするための、前記ピン層構造に交換結合されたピニン グ層、フリー層および前記フリー層と前記ピン層構造と の間に位置する分離層を含む第一のセンサ、磁気モーメ ントを有する強磁性ピン層構造、前記ピン層構造の前記 磁気モーメントをピニングするための、前記ピン層構造 に交換結合されたピニング層、フリー層および前記フリ 一層と前記ピン層構造との間に位置する分離層を含む第 二のセンサ、を含む読み取りヘッドと、前記ヘッド内 の、前記ABSから距離d1の場所で相互接続された第 一および第二の脚を有し 前記第一および第二の脚が、 前記ABSに位置し、距離d2だけ離間した第一および 第二のエンド・エッジをそれぞれ有するものであるヨー クとを含み、前記第一および第二の脚が、前記第一およ び第二の脚の脚部を磁気的および電気的に切り離す、前 記ABSと前記距離d」との間に位置する第一および第 二の離隔距離をそれぞれ有し、前記第一のセンサが、前 記第一の隔離距離を経て前記第一の脚に磁気的および電 気的に接続され、前記第二のセンサが、前記第二の隔離

距離を経て前記第二の脚に磁気的および電気的に接続さ れ、前記第一のセンサの前記ピン層構造が磁気モーメン トを有し、前記第二のセンサの前記ピン層構造が磁気モ ーメントを有し、前記第一および第二のセンサの前記ピ ン層構造の前記磁気モーメントが互いに対して反平行で あり、第一および第二の非磁性非導電性読み取りギャッ プ層を含み、前記ヨークおよび前記センサが前記第一お よび第二の読み取りギャップ層の間に位置し、第一の強 磁性シールド層を含み、前記第一および第二のギャップ 層が前記第一のシールド層と前記第一の磁極片層との間 に位置し、ハウジングと、前記ハウジング中に回転可能 に支持され、複数のトラック上に一連の磁気インプレッ ションを、前記距離 d 2に等しいインプレッション間の 距離d3で有する磁気ディスクと、前記磁気ヘッド・ア センブリが前記磁気ディスクとで変換関係になるよう前 記ABSが前記磁気ディスクと接する状態で磁気ヘッド ・アセンブリを支持するための、前記ハウジングに取り 付けられた支持体と、前記磁気ディスクを回転させるた めのスピンドル・モータと、前記磁気ヘッドを前記磁気 ディスクに対して複数の位置に移動させるための、前記 支持体に接続されたアクチュエータ配置手段と、前記磁 気ヘッドとで交信し、前記磁気ディスクの動きを制御 し、前記磁気ヘッドの位置を制御するための、前記磁気 ヘッド、前記スピンドル・モータおよび前記アクチュエ ータに接続されたプロセッサとを含む磁気ディスク・ド ライブ。

(20) 第二の強磁性シールド層と、前記第二のシールド層と前記第一の磁極片層との間に位置する非磁性絶縁層とを含む、上記(19)記載の磁気ディスク・ドライブ。

(21)前記第二のセンサの前記ピン層構造が、前記第二のセンサの前記ピニング層と接する第一の強磁性反平行(AP)ピン層および前記第二のセンサの前記分離層と接する第二の強磁性反平行(AP)ピン層と、前記第一および第二のAPピン層の間に位置し、それらと接する反平行(AP) 結合層とを含む反平行(AP)ピン層構造である、上記(19)記載の磁気ディスク・ドライブ。

(22)前記第一および第二のセンサの前記分離層それぞれが非磁性電気絶縁性バリア層として形成されており、前記センス電流が前記センサの前記層の主薄膜面に対して垂直に前記センサに導通されるよう、前記第一および第二のリードが前記センサに接続されている、上記(21)記載の磁気ディスク・ドライブ。

(23)前記第一および第二のセンサの前記分離層それぞれが非磁性導電性スペーサ層として形成されており、センス電流が前記センサの前記層の主薄膜面に対して平行に前記センサに導通されるよう、第一および第二のリードが前記センサに接続されている、上記(21)記載の磁気ディスク・ドライブ。

24

(24)空気ベアリング面 (ABS) を有する読み取り ヘッドの製造方法であって、前記ヘッド内の、前記AB Sから距離 d1の場所で相互接続された第一および第二 の脚を有し、前記第一および第二の脚が、前記ABSに 位置し、距離 d 2だけ離間した第一および第二のエンド ・エッジをそれぞれ有するものであるヨークを形成する ステップと、前記第一および第二の脚を、各脚の脚部を 磁気的および電気的に切り離す、それぞれ前記ABSと 前記距離 d1との間の第一および第二の離隔距離をもっ て形成するステップと、第一のセンサを前記第一の離隔 距離を経て前記第一の脚に磁気的および電気的に接続 し、第二のセンサを前記第二の離隔距離を経て前記第二 の脚に磁気的および電気的に接続するステップと、前記 第一のセンサを第一のピン層構造で形成し、前記第二の センサを第二のピン層構造で形成するステップとを含 み、前記第一および第二のピン層構造が、互いに対して 反平行である第一および第二の磁気モーメントをそれぞ れ有する方法。

(25)前記第一のピン層構造を反平行(AP)ピン層構造として形成し、前記第二のピン層構造を単層ピン層構造として形成する、上記(24)記載の読み取りヘッド製造方法。

(26)前記距離 d2を、磁気ディスクのトラック上の 磁気インプレッション間の距離に等しく形成する、上記 (25)記載の読み取りヘッド製造方法。

(27)第一および第二のリードをそれぞれ前記第一および第二のセンサに接続してセンス電流を両センサに導通するステップを含む、上記(26)記載の読み取りヘッド製造方法。

30 (28) 各センサをトンネル接合センサとして形成する、上記(27) 記載の読み取りヘッド製造方法。

(29)各センサをスピン・バルブ・センサとして形成する、上記(27)記載の読み取りヘッド製造方法。

(30)空気ベアリング面 (ABS) を有する磁気読み 取りヘッドの製造方法であって、磁気モーメントを有す る強磁性ピン層構造を形成するステップ、前記ピン層構 造の前記磁気モーメントをピニングするための、前記ピ ン層構造に交換結合されたピニング層を形成するステッ プ、フリー層を形成するステップおよび前記フリー層と 前記ピン層構造との間に分離層を形成するステップを含 む、第一のセンサを形成するステップと、磁気モーメン トを有する強磁性ピン層構造を形成するステップ、前記 ピン層構造の前記磁気モーメントをピニングするため の、前記ピン層構造に交換結合されたピニング層を形成 するステップ、フリー層を形成するステップおよび前記 フリー層と前記ピン層構造との間に分離層を形成するス テップを含む、第二のセンサを形成するステップと、前 記ヘッド内の、前記ABSから距離 d1の場所で相互接 続された第一および第二の脚を有し、前記第一および第 二の脚が、前記ABSに位置し、距離d2だけ離間した

(31) 第一および第二の非磁性非導電性読み取りギャップ層を形成するステップと、前記第一および第二の読み取りギャップ層の間に前記ヨークおよび前記センサを形成するステップと、第一および第二の強磁性シールド層を形成するステップと、前記第一および第二のシールド層の間に前記第一および第二の読み取りギャップ層を形成するステップとを含む、上記(30)記載の磁気読み取りヘッド製造方法。

(32) 前記第二のセンサの前記ピン層構造を、前記第二のセンサの前記ピニング層と接する第一の強磁性反平行(AP) ピン層および前記第二のセンサの前記分離層と接する第二の強磁性反平行(AP) ピン層を形成するステップと、前記第一および第二のAPピン層の間に位置し、それらと接する反平行(AP) 結合層を形成するステップとによって製造する、上記(31)記載の磁気読み取りヘッド製造方法。

(33) 前記距離 d2を、磁気ディスクのトラック上の 磁気インプレッション間の距離に等しく形成する、上記 (32) 記載の磁気読み取りヘッド製造方法。

(34)前記第一および第二のセンサの前記分離層それぞれを非磁性電気絶縁性バリア層として形成するステップと、前記センス電流が前記センサの前記層の主薄膜面に対して垂直に前記センサに導通されるよう、前記第一および第二のリードを前記センサに接続するステップとを含む、上記(33)記載の磁気読み取りヘッド製造方法。

(35) 前記第一および第二のセンサの前記分離層それぞれを非磁性導電性スペーサ層として形成するステップと、センス電流が前記センサの前記層の主薄膜面に対して平行に前記センサに導通されるよう、第一および第二のリードを前記センサに接続するステップとを含む、上記(33) 記載の磁気読み取りヘッド製造方法。

(36)空気ベアリング面(ABS)を有する磁気へッド・アセンブリの製造方法であって、磁極先端、ヨークおよびバック・ギャップ領域中(前記ヨーク領域が前記 50

26

磁極先端領域と前記バック・ギャップ領域との間に位置 する)に第一および第二の強磁性磁極片層を形成するス テップ、前記第一および第二の磁極片層の間で前記磁極 先端領域に非磁性非導電性書き込みギャップ層を形成す るステップ、前記第一および第二の磁極片層の間で前記 ヨーク領域に埋め込まれた少なくとも一つのコイル層を 有する絶縁スタックを形成するステップおよび前記第一 および第二の磁極片層を前記バック・ギャップ領域で接 続するステップを含む、鸖き込みヘッドを製造するステ ップと、磁気モーメントを有する強磁性ピン層構造を形 成するステップ、前記ピン層構造の前記磁気モーメント をピニングするための、前記ピン層構造に交換結合され たピニング層を形成するステップ、フリー層を形成する ステップおよび前記フリー層と前記ピン層構造との間に 分離層を形成するステップを含む、第一のセンサを形成 するステップならびに磁気モーメントを有する強磁性ピ ン層構造を形成するステップ、前記ピン層構造の前記磁 気モーメントをピニングするための、前記ピン層構造に 交換結合されたピニング層を形成するステップ、フリー 層を形成するステップおよび前記フリー層と前記ピン層 構造との間に分離層を形成するステップを含む、第二の センサを形成するステップを含む、読み取りヘッドを形 成するステップと、前記ヘッド内の、前記ABSから距 離dlの場所で相互接続された第一および第二の脚を有 し、前記第一および第二の脚が、前記ABSに位置し、 距離d2だけ離間した第一および第二のエンド・エッジ をそれぞれ有するものであるヨークを形成するステップ と、前記第一および第二の脚を、それぞれ前記第一およ び第二の脚の脚部を磁気的および電気的に切り離す、そ れぞれ前記ABSと前記距離d1との間の第一および第 二の離隔距離をもって形成するステップと、前記第一の センサを前記第一の隔離距離を経て前記第一の脚に磁気 的および電気的に接続し、前記第二のセンサを前記第二 の隔離距離を経て前記第二の脚に磁気的および電気的に 接続するステップと、磁気モーメントを有する前記第一 のセンサの前記ピン層構造を形成し、磁気モーメントを 有する前記第二のセンサの前記ピン層構造を形成するス テップとを含み、前記第一および第二のセンサの前記ピ ン層構造の前記磁気モーメントが互いに対して反平行で ある、磁気ヘッド・アセンブリ製造方法。

(37) 第二の強磁性シールド層を形成するステップと、前記第二のシールド層と前記第一の磁極片層との間に非磁性絶縁層を形成するステップとを含む、上記(36)記載の磁気ヘッド・アセンブリ製造方法。

(38)前記第二のセンサの前記ピン層構造を、前記第二のセンサの前記ピニング層と接する第一の強磁性反平行(AP)ピン層および前記第二のセンサの前記分離層と接する第二の強磁性反平行(AP)ピン層を形成するステップと、前記第一および第二のAPピン層の間に位置し、それらと接する反平行(AP)結合層を形成する

ステップとによって形成する、上記 (3 6) 記載の磁気 ヘッド・アセンブリ製造方法。

(39) 前記距離  $d_2$ を、磁気ディスクのトラック上の 磁気インプレッション間の距離に等しく形成する、上記

(38) 記載の磁気ヘッド・アセンブリ製造方法。

(40)前記第一および第二のセンサの前記分離層それぞれを非磁性電気絶縁性バリア層として形成するステップと、前記センス電流が前記センサの前記層の主薄膜面に対して垂直に前記センサに導通されるよう、前記第一および第二のリードを前記センサに接続するステップと 10を含む、上記(39)記載の磁気ヘッド・アセンブリ製造方法。

(41)前記第一および第二のセンサの前記分離層それぞれを非磁性導電性スペーサ層として形成するステップと、センス電流が前記センサの前記層の主薄膜面に対して平行に前記センサに導通されるよう、第一および第二のリードを前記センサに接続するステップとを含む、上記(39)記載の磁気ヘッド・アセンブリ製造方法。

【図面の簡単な説明】

【図 1 】磁気ディスク・ドライブの一例の平面図である。

【図2】図1の2-2面から見た、スライダをディスク・ドライブの磁気ヘッドとともに示す端面図である。

【図3】多数のディスクおよび磁気ヘッドが使用されている磁気ディスク・ドライブの立面図である。

【図4】スライダおよび磁気ヘッドを支持するためのサスペンション・システムの一例を示す斜視図である。

【図5】図2の5-5面から見た、磁気ヘッドのABS図である。

【図6】図2の6-6面から見た、スライダおよびピギ 30 ーバック磁気ヘッドの部分図である。

【図7】図2の7-7面から見た、スライダおよび組み合わせ磁気ヘッドの部分図である。

【図8】ピギーバック磁気ヘッドの読み取りおよび書き 込み要素を示す、図6の8-8面から見たスライダの部 分ABS図である。 \*【図9】組み合わせ磁気ヘッドの読み取りおよび費き込み要素を示す、図7の9-9面から見たスライダの部分 ABS図である。

【図10】 コイル層およびリードよりも上のすべての材料を除いた図6または7の10-10面から見た図である。

【図11】1対のトンネル接合センサが使用されている本発明の側面図である。

【図12】図11の12-12面から見た図である。

【図13】1対のスピン・バルブ・センサが使用されている本発明の側面図である。

【図14】本発明を磁気ディスク上で水平方向に記録されるトラックと組み合わせた例を示す図である。

【図15】本発明を磁気ディスク上で垂直方向に記録されるトラックと組み合わせた例を示す図である。

【符号の説明】

50 処理回路

202 ヨーク

204 第一の脚

20 206 第二の脚

208 クロス・ピース

210 第一のエンド・エッジ

212 第二のエンド・エッジ

214 第一の離隔距離

216 第二の離隔距離

218 トンネル接合センサ

220 トンネル接合センサ

222、240 バリア層

224、242 フリー層

226、248、250 ピン層

228、232、245、254、256 磁気モーメント

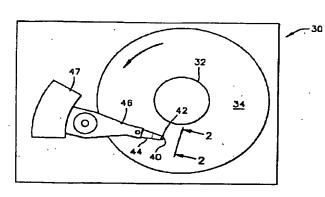
230、252 ピニング層

244 ピン層構造

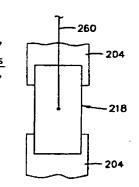
246 反平行結合層

260、262 リード

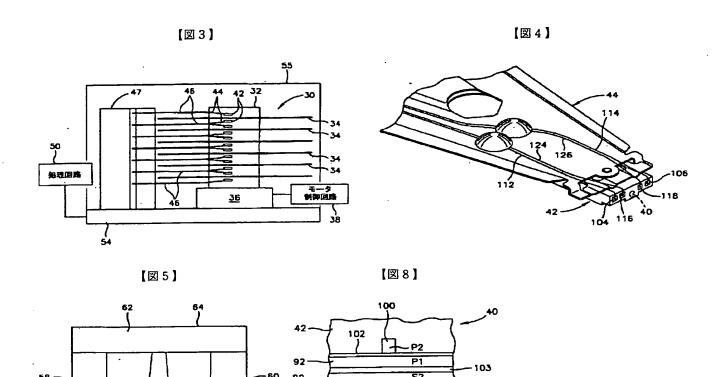
[図1]

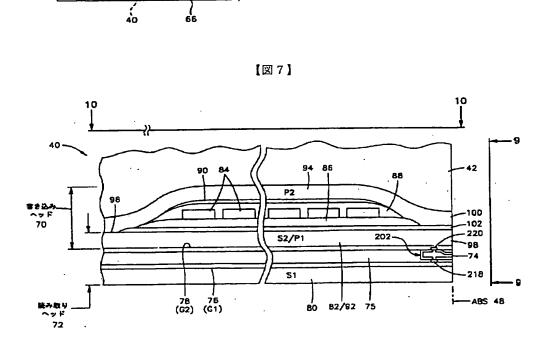


【図2】

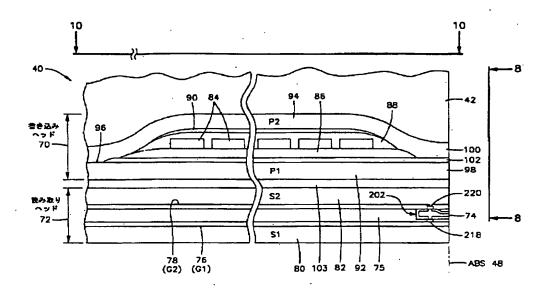


【図12】

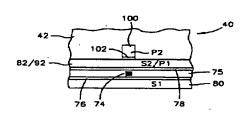




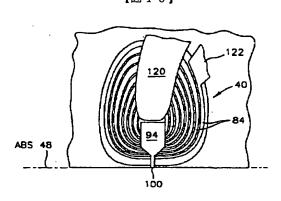
【図6】



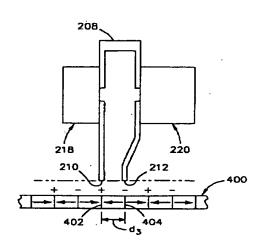
【図9】

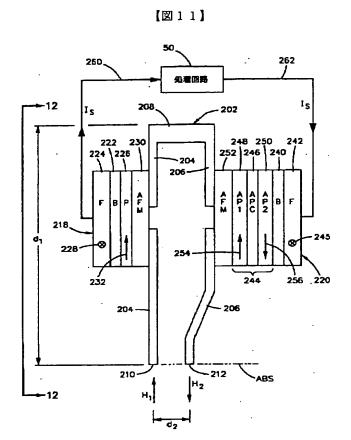


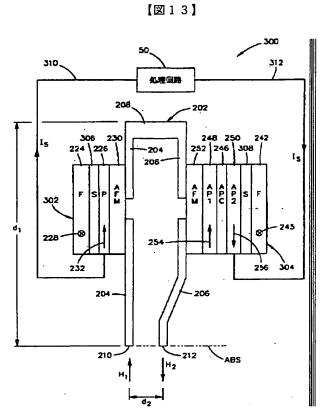
【図10】



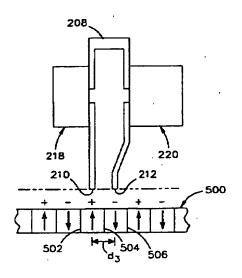
【図14】







【図15】



【手続補正書】

【提出日】平成13年11月8日(2001.11.

8)

【手続補正1】

【補正対象曹類名】明細曹

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正内容】

【発明の名称】 差動ヨーク型読み取りヘッド

フロントページの続き

(72)発明者 ハーダヤル・サイ・ギル

アメリカ合衆国94028 カリフォルニア州、 ポートラ・バレィ、 グローブ・ドライ ブ 10 Fターム(参考) 5D034 BA03 BA08 BA15 BB08 DA07